

Ultraskin II

Precyzja

Udoskonalona technologia skoncentrowanych ultradźwięków. Najwyższy stopień skupienia energii w punkcie ogniskowania. Wylącznie bezpieczne i przebadane częstotliwości oraz głębokości aplikatorów. Automatyczne wczytywanie protokołów po wykryciu aplikatora.

Konstrukcja

Trwała, solidna budowa.
Ergonomiczna konstrukcja.
Pełna mobilność urządzenia.
Rozwiązania ułatwiające pracę z urządzeniem.



Ułatwiona obsługa

Łatwa obsługa przy pomocy panelu dotykowego. Przygotowane gotowe parametry zabiegowe w dwóch trybach intensywności. Możliwość zapisywania własnych ustawień parametrów.

Bezpieczeństwo

Dokładna kalibracja cartridży.
Przycisk bezpieczeństwa.
Gwarancja stałych parametrów od pierwszego do ostatniego impulsu.

CE 144484-14-03-28

Producent : WONTech Co. Ltd.
64 Techno 8-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea
TEL: (+82) 42 934 6800
FAX: (+82) 42 934 9491
www.wtlaser.com

Rodzaj energii	High Intensity Focused Ultrasound
Częstotliwość	4.0 MHz, 7.0 MHz
Moc impulsu	0,1 - 3 J/cm ²
Aplikatory	4.0 MHz : 4.5 mm, 13 mm 7.0 MHz : 3 mm, 1.5 mm
Długość linii	0-30 mm (1 mm krok)
Odstęp między impulsami	0.7-3.0 mm (0,1 mm krok)
Rozmiar plamki	<3 mm
Częstotliwość obrazu	5-10 MHz
Głębokość obrazu	20 mm
Zasilanie	220~230VAC, 50/60Hz, 300 VA
Wymiary/Waga	WDH(392/400/1320mm)/ 35 kg